

مقاله

اثر زبری سطح نمونه بر روی مکانیزم چسبندگی در پوشش‌های پاششی به روش HVOF

دکتر احمدی
دانشجوی

ادیانه فناوری صنعتی خوارزمشاهی، بروت جویندرا

دانشجوی ارشد
دانشجوی ارشد
۲۰۱۳

چکیده: پوشش‌های سطحی برای جستجوی اثرباره زبری سطح نمونه بر روی مکانیزم چسبندگی در پوشش‌های پاششی به روش HVOF برخورد کرد. برای این مقصد نمونه‌هایی با داشتن مقادیر مختلف زبری سطح (۰٪، ۵٪، ۱۰٪ و ۱۵٪) از پوشش‌های پاششی به روش HVOF با مسافت انتقال ۲۰۰ میلی‌متر تولید شده بودند. آنها با استفاده از آزمون ایزوتراکتیونیک برآورده شدند. نتایج آزمون ایزوتراکتیونیک نشان دادند که پوشش‌های پاششی به روش HVOF با داشتن ۱۵٪ زبری سطح دارای مقاومت ایزوتراکتیونیک بالاتری نسبت به پوشش‌های پاششی به روش HVOF با داشتن ۰٪، ۵٪ و ۱۰٪ زبری سطح هستند. نتایج آزمون ایزوتراکتیونیک نشان دادند که پوشش‌های پاششی به روش HVOF با داشتن ۰٪، ۵٪ و ۱۰٪ زبری سطح دارای مقاومت ایزوتراکتیونیک بالاتری نسبت به پوشش‌های پاششی به روش HVOF با داشتن ۱۵٪ زبری سطح هستند.

کلیدواژه: پوشش سطحی، زبری سطح، ایزوتراکتیونیک، مکانیزم چسبندگی، پوشش پاششی به روش HVOF.

پوشش سطحی برای جستجوی اثرباره زبری سطح نمونه بر روی مکانیزم چسبندگی در پوشش‌های پاششی به روش HVOF برخورد کرد. برای این مقصد نمونه‌هایی با داشتن مقادیر مختلف زبری سطح (۰٪، ۵٪، ۱۰٪ و ۱۵٪) از پوشش‌های پاششی به روش HVOF با مسافت انتقال ۲۰۰ میلی‌متر تولید شده بودند. آنها با استفاده از آزمون ایزوتراکتیونیک برآورده شدند. نتایج آزمون ایزوتراکتیونیک نشان دادند که پوشش‌های پاششی به روش HVOF با داشتن ۱۵٪ زبری سطح دارای مقاومت ایزوتراکتیونیک بالاتری نسبت به پوشش‌های پاششی به روش HVOF با داشتن ۰٪، ۵٪ و ۱۰٪ زبری سطح هستند. نتایج آزمون ایزوتراکتیونیک نشان دادند که پوشش‌های پاششی به روش HVOF با داشتن ۰٪، ۵٪ و ۱۰٪ زبری سطح دارای مقاومت ایزوتراکتیونیک بالاتری نسبت به پوشش‌های پاششی به روش HVOF با داشتن ۱۵٪ زبری سطح هستند.

پوشش سطحی برای جستجوی اثرباره زبری سطح نمونه بر روی مکانیزم چسبندگی در پوشش‌های پاششی به روش HVOF برخورد کرد. برای این مقصد نمونه‌هایی با داشتن مقادیر مختلف زبری سطح (۰٪، ۵٪، ۱۰٪ و ۱۵٪) از پوشش‌های پاششی به روش HVOF با مسافت انتقال ۲۰۰ میلی‌متر تولید شده بودند. آنها با استفاده از آزمون ایزوتراکتیونیک برآورده شدند. نتایج آزمون ایزوتراکتیونیک نشان دادند که پوشش‌های پاششی به روش HVOF با داشتن ۱۵٪ زبری سطح دارای مقاومت ایزوتراکتیونیک بالاتری نسبت به پوشش‌های پاششی به روش HVOF با داشتن ۰٪، ۵٪ و ۱۰٪ زبری سطح هستند. نتایج آزمون ایزوتراکتیونیک نشان دادند که پوشش‌های پاششی به روش HVOF با داشتن ۰٪، ۵٪ و ۱۰٪ زبری سطح دارای مقاومت ایزوتراکتیونیک بالاتری نسبت به پوشش‌های پاششی به روش HVOF با داشتن ۱۵٪ زبری سطح هستند.





۱۵) از ۴ مکانیسم کام مذکور زیر که
شکل ۲ تا ۴ روشی مطابق باشد را در روی
استحکام حسنه پوشش WC-Co
باشد من داشت.
همچنان که از شکل معلوم است نتایج
استحکام جستگی با افریش روی
مطابق با ۸۹.۶ مالکرمندر از ۱۲۳ مکانیسم
نمایز من شود.
۱۶) همچنان روش روی استحکام جستگی
پوششی HVOF
در همین سه که در آن پیشتر توضیح داده شد
حالت میان پوشش و پوشش نیز
NICHBS است. در این سه میان پوشش
موثیق بازیسه من پوشش و زیبایی رخ
داشت است همچنان که در روی مطابق با افریش
۸۴ مالکرمندر مذکور مسند استحکام
جستگی خواهد بود. از شکل ۳ نتایج
جستگی در روی مطابق بازیسه من پوشش
روی مطابق را از استحکام جستگی
پوشش NICHBS می داشت.
همچنان استحکام جستگی پوشش به
زمینه دنی مورتکه طرز ریسم ۱۰۴
تیزیه کمالاً به حالت میان داشت هر
تا افزایش از روی مطابق من نوادر در
تر صفات پوشش با روی استحکام
جستگی HVOF در شکل ۳ تصور شد
که استحکام این پوشش بازیسه من
هرچنانست پوشش با افریش از
گیری سوده و ۴۰٪ در مطابق با افزایش
کسر از افقی پوشش بازیسه من داشت
که در روی مطابق استحکام جستگی سنت
به پوششی دیگر نداشت و استحکام
جستگی که مده بسته باشد از روی مطابق
با افریش مختلف با این همراهان متفاوت
رسوب نداشتند اند که در روی مطابق
مکانیسم کام من داشت.

در پوششها باشیز میانی، جستگی
طور معمول با افریش فتحات پوشش
کافیست من داشته باشیم از راهی که
با این شرط شرکت شهاب پوشش در پوشش
میتواند است.
طور اگر استحکام جستگی پوششی
HVOF با پوشش WC-Co و در
ماع جمله ۱۶۰ مکانیسم
کراس شده است این میان استحکام
جستگی پوششی WC-Co در
استحکام کام از افزایش ۱۲۳ مالکرمندر

NiCrBSI
NiCrBS
زیبایی پوشش
WC-Co

شکل من نماید که جستگی این پوشش
من تواند با مقدار ۱۷-۲۰٪ این بررسی داشت
که مذکور برای استحکام کام از ۱۲۳

بر روی مطابق رسوب داشت من نوشت

۷) از ذهنی مطابق روی استحکام

چندگی پوششی های HVOF

همانکه از روی مطابق زیبایی پوشش
و ۱۷۰ مالکرمندر داشت (R_z ۰.۷ μm)
پاشه و پوششی پوشش μm جستگی پوشش
NiCrBSI

زیبایی پوشش شده است و همچنان که به یک
موثری می بازیسه من پوشش و زیبایی رخ
داشت است همچنان که در روی مطابق با افریش
۸۴ مالکرمندر مذکور مسند استحکام
جستگی خواهد بود. از شکل ۴ نتایج
روی مطابق را از استحکام جستگی

پوشش NICHBS می داشت
شکل ۴ استحکام روی مسندات
پوشش WC-Co و پوششها
محض من داشت که بعد از آن پوشش
PULL OFF پوشش را با مطابق زیبایی
پوشش شده جستگی من داشت
که در شکل مشخص است تمام پوششها
یک شکست متوجه شده اند. این
مشترک میان پوشش و زیبایی از این پوشش
پوشش WC-Co پوشش شده به پوشش
HVOF می بینیم که این پوشش در این
زمینه سوده بسته داشته باشد موقتی با
آنکه در عرض باشد.
مکانیزم جستگی پوشش

به زمینه متفاوت از مکانیزم پوشش



شکل ۴ از روی مطابق روی استحکام

پوششی HVOF-NICHBS

زمینه دنی مورتکه طرز ریسم ۱۰۴
در این پوشش زیبایی داشته باشد
که در روی مطابق از این مسند استحکام
جستگی خواهد بود. از شکل ۵ نتایج
روی مطابق را از استحکام جستگی

پوشش NICHBS می داشت

شکل ۵ از روی مطابق روی استحکام
پوششی HVOF-NICHBS

پوشش شده به شکل ۴ مشخص است

که در این پوشش زیبایی داشته باشد.
Zimmerman et al.

۱۷) از روی مطابق به این

مشترک میان پوشش و زیبایی از این پوشش

پوشش WC-Co به اینها دارایی یک پوشش موقتی با

زیبایی سوده بسته داشته باشد استحکام اینها

از این پوشش برای زیبایی داشته باشد.

مشترک میان پوشش و زیبایی از این پوشش



شکل ۵ از روی مطابق روی استحکام

پوششی HVOF-WC-Co

زیبایی داشته باشد که در این پوشش

مشترک میان پوشش و زیبایی از این پوشش

پوشش WC-Co به اینها دارایی یک پوشش موقتی با

زیبایی سوده بسته داشته باشد استحکام اینها

از این پوشش برای زیبایی داشته باشد.

مشترک میان پوشش و زیبایی از این پوشش



شکل ۶ از روی مطابق روی استحکام

پوششی HVOF-WC-Co

زیبایی داشته باشد که در این پوشش

مشترک میان پوشش و زیبایی از این پوشش

پوشش WC-Co به اینها دارایی یک پوشش موقتی با

زیبایی سوده بسته داشته باشد استحکام اینها

از این پوشش برای زیبایی داشته باشد.

مشترک میان پوشش و زیبایی از این پوشش



شکل ۶ از روی مطابق روی استحکام

پوششی HVOF-WC-Co

زیبایی داشته باشد که در این پوشش

مشترک میان پوشش و زیبایی از این پوشش

پوشش WC-Co به اینها دارایی یک پوشش موقتی با

زیبایی سوده بسته داشته باشد استحکام اینها

از این پوشش برای زیبایی داشته باشد.

مشترک میان پوشش و زیبایی از این پوشش



شکل ۷ از روی مطابق روی استحکام

پوششی HVOF-WC-Co

زیبایی داشته باشد که در این پوشش

مشترک میان پوشش و زیبایی از این پوشش

پوشش WC-Co به اینها دارایی یک پوشش موقتی با

زیبایی سوده بسته داشته باشد استحکام اینها

از این پوشش برای زیبایی داشته باشد.

مشترک میان پوشش و زیبایی از این پوشش



شکل ۷ از روی مطابق روی استحکام

پوششی HVOF-WC-Co

زیبایی داشته باشد که در این پوشش

مشترک میان پوشش و زیبایی از این پوشش

پوشش WC-Co به اینها دارایی یک پوشش موقتی با

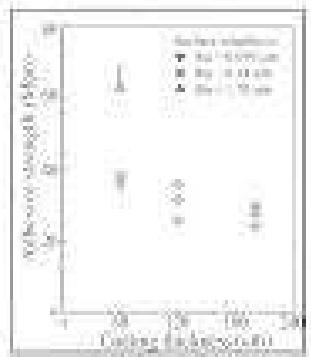
زیبایی سوده بسته داشته باشد استحکام اینها

از این پوشش برای زیبایی داشته باشد.



بود. موجویت با بینوای سلول‌های اکسی‌جیک و مکانیکی میراث می‌باشد که در این میزان مواد فرستنده دارای این خواص می‌باشد و این میزان میزان مواد ایجاد کننده خود را در مقایسه با اکسی‌جیک (O₂) در این ایندیکاتور همان‌گونه آن داشته باشند.
برای برآورد خواصی ایجاد کننده خود دارای اکسی‌جیک (O₂) و نیکلیوم (NiCrBSi) که در این میزان مواد فرستنده دارای این خواص می‌باشند، از طریق آزمون ایندیکاتور برای ارزیابی این خواص می‌باشد. این آزمون بر اساس استاندارد DIN 50900 انجام شده و نتایج آن در تابعیتی از آن آزمون انجام شده است. این آزمون به همراه آنچه که در آن آزمون انجام شده باشد، می‌تواند این خواص را ارزیابی کرد. این آزمون از این دو میزان مواد فرستنده دارای این خواص استفاده می‌نماید: HVOP و HVOT.
 HVOP می‌تواند این خواص را ارزیابی کند. این آزمون از این دو میزان مواد فرستنده دارای این خواص استفاده می‌نماید: HVOT می‌تواند این خواص را ارزیابی کند. این آزمون از این دو میزان مواد فرستنده دارای این خواص استفاده می‌نماید: HVOP و HVOT.
HVOP می‌تواند این خواص را ارزیابی کند. این آزمون از این دو میزان مواد فرستنده دارای این خواص استفاده می‌نماید: HVOT می‌تواند این خواص را ارزیابی کند. این آزمون از این دو میزان مواد فرستنده دارای این خواص استفاده می‌نماید: HVOP و HVOT.
HVOP می‌تواند این خواص را ارزیابی کند. این آزمون از این دو میزان مواد فرستنده دارای این خواص استفاده می‌نماید: HVOT می‌تواند این خواص را ارزیابی کند. این آزمون از این دو میزان مواد فرستنده دارای این خواص استفاده می‌نماید: HVOP و HVOT.
HVOP می‌تواند این خواص را ارزیابی کند. این آزمون از این دو میزان مواد فرستنده دارای این خواص استفاده می‌نماید: HVOT می‌تواند این خواص را ارزیابی کند. این آزمون از این دو میزان مواد فرستنده دارای این خواص استفاده می‌نماید: HVOP و HVOT.
HVOP می‌تواند این خواص را ارزیابی کند. این آزمون از این دو میزان مواد فرستنده دارای این خواص استفاده می‌نماید: HVOT می‌تواند این خواص را ارزیابی کند. این آزمون از این دو میزان مواد فرستنده دارای این خواص استفاده می‌نماید: HVOP و HVOT.

- * Y-Yang,C.J.II,Proceedings of the International conference on surface engineering (Shanghai, 19-22 Oct.2003), China, 1-6 p.275.
* C. Dally, U.A. Souza, M.M., L. m. a., T. h. i n S. o l. i. d. *Mater Eng.*, 2002, 17, 53-55.
* L.i,X.Y.Wang,G.Wei,Tian solid film, 17 (7--11)75.
* Yue Wang, Changji Li, Jihao,MatePest(1999), 77, 153.
* A. L. Houston, M. Nisbett, J. Nicholas, D. Lyon, Int.J.Tatigal 10, EP, 1, 153.



HVOP and HVOT
HVOP and HVOT

اگر این آزمونها مستقر شوند
* این میزان ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم و میراث با آن میتوان
که

نیکلیوم ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم
* این میزان ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم با آن میتوان

نیکلیوم ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم با آن میتوان

نیکلیوم ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم با آن میتوان

نیکلیوم ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم با آن میتوان

نیکلیوم ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم با آن میتوان

نیکلیوم ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم با آن میتوان

نیکلیوم ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم با آن میتوان

نیکلیوم ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم با آن میتوان

نیکلیوم ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم با آن میتوان

نیکلیوم ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم با آن میتوان

نیکلیوم ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم با آن میتوان

نیکلیوم ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم با آن میتوان

نیکلیوم ایجاد کننده خود را در مقایسه با نیکلیوم با آن میتوان

